

**LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH***

Judul karya ilmiah (artikel) : The Effect Of Deposition Time On The Microstructure And Resistivity Of Cu/Ni Thin Film Prepared By Magnetized Electroplating

Jumlah Penulis : 5 Orang

Nama Penulis : Muthi'ah Lutfi Khasana, Moh. Toifur, Guntur Maruto, Yudhiakto Pramudya, Azmi Khusnani

Status Pengusul : ~~Penulis Tunggal/~~Penulis pertama/penulis ke 2 /~~penulis korespondensi~~ **

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : International Journal Of Scientific & Technology Research X
 b. No ISSN : 2277-8616
 c. Vol, No, Bulan, Tahun : Vol. 8, Issue 10, Oktober, 2019
 d. Penerbit : IJSTR
 e. DOI artikel (jika ada) :
 f. Alamat web jurnal : <http://www.ijstr.org/index.php>
 g. Terindeks Scimagojr/Thomson Reuter ISI Knowledge atau di Scopus**

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Internasional/Int. Bereputasi**
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional/ Nasional Terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS**

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isikan di kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindeks DOAJ dll	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	4					4
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12					11
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	12					12
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)	12					12
Total = (100%)	40					39
Nilai Pengusul	4					3,9

Komentar Peer Review

1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur :

Sesuai dg kelengkapan sebuah artikel pada jurnal.

2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan :

Cukup bagus mengingat terapan pd teknologi sensor sangat mendukung aplikasi material.

3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi :

Bagus mengingat kontribusinya dan persiapan yg telah dilakukan dalam riset.

4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit :

Bagus sebagai jurnal yg bereputasi.

5. Indikasi plagiasi :

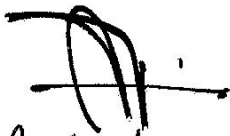
Tidak saya temukan, namun perlu dilakukan uji similitas dg Turnitin.

6. Kesesuaian bidang ilmu :

Sesuai dalam bidang Fisika Material.

2020

Reviewer 1/2 *



Nama Prof. Aniswan
NIP/NIY 195305141981031002
Bidang Ilmu Fisika Material
Jabatan Akademik Guru Besar
Unit Kerja FMIPA UNY

*dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah

** coret yang tidak perlu

*** nasional/ terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH*

Judul karya ilmiah (artikel) : The Effect Of Deposition Time On The Microstructure And Resistivity Of Cu/Ni Thin Film Prepared By Magnetized Electroplating
 Jumlah Penulis : 5 Orang
 Nama Penulis : Muthi'ah Lutfi Khasana, Moh. Toifur, Guntur Maruto, Yudhiakto Pramudya, Azmi Khusnani
 Status Pengusul : ~~Penulis Tunggal/ Penulis pertama/ penulis ke 2 / penulis korespondensi~~ **
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : International Journal Of Scientific & Technology Research X
 b. No ISSN : 2277-8616
 c. Vol, No, Bulan, Tahun : Vol. 8, Issue 10, Oktober, 2019
 d. Penerbit : IJSTR
 e. DOI artikel (jika ada) :
 f. Alamat web jurnal : <http://www.ijstr.org/index.php>
 g. Terindeks Scimagojr/Thomson Reuter ISI Knowledge atau di...**

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :
 (beri v pada kategori yang tepat)

Jurnal Ilmiah Internasional/Int. Bereputasi**
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional/ Nasional Terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS**

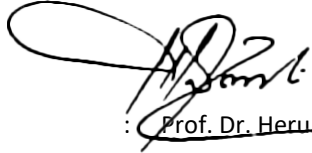
Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isikan di kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindeks DOAJ dll	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	4	3				3
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12	9				7
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	12	9				7
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)	12	9				5
Total = (100%)	40	30				
Nilai Pengusul	4					22
Nilai Reviewer	Penulis kedua dari lima penulis= 10% X 22 =					2,2
Komentar Peer Review	<p>1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : Artikel terdiri atas: Judul, Penulis, abstrak, keywords, Introduction, Experiment Procedure, Result and Discussion, Conclusion, Acknowledgment, dan Reference.</p> <p>2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan : Tulisan membahas efek waktu deposisi terhadap microstruktur dan resistivitas lapisan tipis Ni dan Cu yang dipreparsi dengan electroplating magnetisasi. Ada 21 referensi. Termuda prosiding 2018.</p> <p>3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi : Pembahasan menyertakan referensi dari buku Schlesinger tahun 2014.</p>					

	<p>4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit : Jurnal ini tidak ditemukan dalam SJR schimago Journal Rank. Nilai maksimal 30. Halaman artikel dari 3430-3433.. Pada edisi ini ada 3801 halaman. Tidak ada Riwayat penerbitan. Tidak konsisten penulisan antar artikel penamaan sub judul.</p> <p>5. Indikasi plagiasi : -</p> <p>6. Kesesuaian bidang ilmu : Tulisan berkaitan dengan Fisika, sesuai dengan bidang ilmu penulis.</p>
--	--

Yogyakarta, 08 Mei 2020

Reviewer 1/2 *



Nama : Prof. Dr. Heru Kuswanto, M.Si
NIP : 196111121987021001
Bidang Ilmu : Fisika
Jabatan Akademik : Guru Besar
Unit Kerja : FMIPA, Universitas Negeri Yogyakarta